

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

10-046119

(43) Date of publication of application: 17.02.1998

(51)Int.CI.

C09J 7/02 C09J 7/02

C09J 7/02 C09J 7/02

H05K 3/38 H05K 3/46

(21)Application number: 08-208716

(71)Applicant: HITACHI CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

08.08.1996

(72)Inventor: DOBASHI AKIHIKO

SAKUMA KAZUNORI

(54) PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVE FILM USED IN PRODUCTION OF IVH-CONTAINING MULTILAYER WIRING BOARD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a pressure-sensitive adhesive film used in the production of an IVH-containing multilayer wiring board, which can prevent the prepreg from bulging out of the through hole of an interstitial via hole(IVH) and permits easy removal of the left adhesive by applying a pressure-sensitive adhesive based on a water-soluble resin to a support.

SOLUTION: A water-soluble resin is used as the principal component of a pressure-sensitive adhesive of a pressure-sensitive adhesive film used in the production of an IVH-containing multilayer wiring board and composed of a support and a pressure-sensitive adhesive in order that the adhesive may be removed in the water washing step always performed in the wiring step. The support is desirably a 12-125m-thick plastic film mainly made of a fluororesin. The pressure-sensitive adhesive is desirably a mixture comprising 99-50 pts.wt. water-soluble resin, 1-50 pts.wt. acrylic copolymer having isocyanate-reactive functional groups, a weight-average molecular weight of 600,000 or above, and a glass transition temperature of -10 to -70° C and an at least trifunctional isocyanate cross-linking agent in an amount at least 1.5-5 times the equivalent weight.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-46119

(43)公開日 平成10年(1998)2月17日

(51) Int. Ct.	識別記号	庁内整理番号 ·	FΙ					技術表示箇所
CO9J 7/02	JLE		C091	7/02		JLE		
	JHR					JHR		
	J J Z	•				112		
	JKF					JKF		
H05K 3/38		7511-4E	HASK	3/38			Е	
17011 0700		審査請求			項の数3	0.7		目地方法体之
		不能宣音	不胡水	胡水	頃の致る	OL	(王5貝)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願平8-208	7 1 6	(71) H	順人	0000	044	5 5	
(11) LL 194 EL 1)	19 194 7 0 2 0 0	, 10	```	1 MA /				
/00\ (I कर 🗆	TI -0 0 7 / 1 0 0			日立化成				
(22)出願日	平成8年(199	6) 8月8日	東京都新宿区西新宿2丁目1番1号					1 畨 1 号
			(72)発	明者	土橋 明	彦		
					茨城県下	館市大	字五所宮1:	150番地 日
					立化成工	業株式	会社五所宫	L 場内
			(72)発	明者	佐久間	和則		
~					茨城県下	館市大	字五所宮1:	150番地 日
					立化成工	業株式	会社五所宮	□場内
			(74) ft	理人	弁理士	若林	邦彦	
			''''), <u>-1 -1</u>	- TI	7.7.35	
			İ					
			1					
								

(54) 【発明の名称】 I V H 付多層配線板製造用粘着フィルム

(57)【要約】

【課題】 IVH (インタースティシャルバイアホール) 付多層配線板の製造時におけるIVH部からのプリプレグ樹脂のはみ出し防止と糊残りを簡便に除去できるIVH付多層配線板製造用粘着フィルムを提供すること。

【解決手段】 フィルム支持体上に、に水溶性樹脂を主成分とする粘着剤層を設けてなる。

2

【特許請求の範囲】

「【請求項1】支持体と粘着剤から構成される粘着フィルムであって、粘着剤の主成分が水溶性樹脂であることを 特徴とするIVH付多層配線板製造用粘着フィルム。

【請求項2】水溶性樹脂99~50重量部に対し、イソシアネートと反応する官能基を含有するアクリル系共重合体を1~50重量部、及び3官能基以上でその量が当量の1.5~5倍であるイソシアネート系架橋剤を添加することを特徴とする請求項1記載のIVH付多層配線板製造用粘着フィルム。

【請求項3】支持体の主成分がフッ素樹脂からなることを特徴とする請求項1又は2記載のIVH付多層配線板製造用粘着フィルム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、 IVH (インタースティシャルバイアホール)付多層配線板製造用粘着フィルムに関する。

[0002]

【従来の技術】IVH(インタースティシャルバイアホ 20 ール)は、図1に示すように多層プリント配線板の2層 以上の導体層間を接続するめっきスルーホールであっ て、プリント配線板を貫通していない穴1である。イン ^{゙゙}タースティシャルビアホール、インナパイアホールとも 称されている。図1に示したIVH付多層配線板の例 は、3枚の銅張り積層基板と2組のプリプレグ若しくは 接着フィルムを用い製造される。IVH付多層配線板の 製造方法としては種々あるが、例を挙げると、3枚の両 面銅張り積層板A、B、Cを回路に応じてドリルで穴明 け加工し、スルーホールめっきをしてIVHを形成す る。そしてA、C基板は最外層となる銅箔を残しA、C 基板の最外層反対面とB基板の両面銅箔を、エッチング により配線板加工し配線を形成する。そして、B基板の 両面にプリプレグとA、C基板の配線を形成した側をプ リプレグ側にして積層し、プレスにより加熱加圧して多 **層積層板を作る。その後ドリルにより穴明けを行いスル** ーホールめっきし、最外層の銅箔の配線加工を行う。こ のようにして製造するIVH付多層配線板は、図2に示 すように層間絶縁と接着に用いたプリプレグの樹脂3が プレス時に、IVHのスルーホール部を通って表面層に 40 はみ出し、最外層の銅箔に配線を形成しようとしても、 はみ出した樹脂がエッチング時にレジストとして作用 し、エッチングできず配線形成不良を生じる。これを防 止するため、プレスにより多層積層板を作った後、最外 層をベルトサンダーやパフ研磨等を行い、物理的にまた 剥離剤等の薬液と組合わせて化学的な処理を併用して、 最外層にはみ出した樹脂を除去していた。この方法にお いて、ベルトサンダーやバフ研磨では、研磨熱や研磨に よる機械的な応力が多層積層板に加わり、基板の寸法変 化や変形が生じてしまう問題があった。また薬液を使用

した場合、その除去や廃液処理の問題があった。 【000·3】

【発明が解決しようとする課題】これらの問題を解決するため多層積層板の成形時に、最外層にプラスチックフィルムを配置する方法が提案されているがこれによっても完全にはみ出しを防止することができない。本発明いて提案したが、この方法では、IVH部のプリプレグと粘着剤が反応し糊残りが発生し接続信頼性の低下等の問題が発生するため、そのままでは使用することができず、粘着剤を除去のため特別な工程を追加する必要があった。本発明は、IVHのスルーホール部からのプリングのはみ出しを防止するとともに糊残りを簡単に除去することのできる粘着フィルムを提供することを目的とする。

[0004]

【課題を解決するための手段】すなわち本発明は、配線板製造工程で必ず含まれる水洗工程で粘着剤が除去できるようにするため、支持体と粘着剤から構成される粘着フィルムにおいて、粘着剤の主成分を水溶性樹脂としたことを特徴とする IVH付多層配線板製造用粘着フィルムに関する。

[0005]

【発明の実施の形態】ここで支持体としては、表面保護 用粘着フィルムに一般的用いられるポリエステル、ポリ プロピレン、ポリエチレン、ポリ塩化ビニル等やポリカ ーポネート、ポリウレタン、ポリイミド、ポリエーテル ケトン、ポリエーテルサルフォン、ポリメチルペンテン 及びフッ素等の樹脂からなるプラスチックフィルムある 30 いは金属箔、紙、織布等及びこれらの複合体が挙げられ る。特に四フッ化エチレン樹脂、四フッ化エチレン一六 フッ化ポリプロピレン共重合樹脂、四フッ化エチレンー パーフロロアルキレンビニルエーテル共重合樹脂、四フ ッ化エチレン-エチレン共重合樹脂、三フッ化塩化エチ レン樹脂、フッ化ビニリデン樹脂、フッ化ビニル樹脂等 のフッ素樹脂からなるプラスチックフィルムは、IVH 付多層配線板製造時のプレス等で要求される耐熱性やプ レス板に対する剥離性を持つため好ましく用いられる。 支持体の厚さは、12~125μmが好ましく、粘着剤 との接着を良くするため、その表面をサンドプラスト、

4.7 -

ロリドン、ポリアクリル酸ソーダ、ポリエチレンオキサイド、多塩基酸と脂肪族多価アルコールからなるポリエステルポリオール等の合成系の単独もしくは混合物が挙げられる。特にポリビニルアルコール、ポリビニルエーテル、ポリアクリル酸ソーダ、ポリエチレンオキサイド又はポリエステルポリオール等の合成系水溶性樹脂は、性能が安定し設計も容易であることから好ましく使用される。

【0006】本発明においては、水溶性樹脂99~50 重量部に対し、イソシアネートと反応する官能基を含有 するアクリル系共重合体を1~50重量部、及び3官能 基以上でその量が当量の1、5~5倍であるイソシアネ ート系架橋剤を添加することが望ましい。アクリル系共 重合体としては、アクリル酸モノマー、メタクリル酸モ ノマー、アクリル酸アルキルエステルモノマー、メタク リル酸アルキルエステルモノマー、架橋のための官能基 含有モノマーの共重合体及びその変性物等である。共重 合体の重量平均分子量は、好ましくは60万以上、更に 好ましくは、100万以上である。60万以下では架橋 しても流動し易く、成形時IVHの穴内に粘着剤が流動 し、多層積層板の外層面の平滑性が得られなくなる。分 子量は、高速液体クロマトグラフ法、粘度法、超遠心 法、光散乱法、膜滲透圧法等があるが、高速クロマトグ ラフ法が高速であり、一般的な方法として広く用いられ る。また、共重合体のガラス転移温度は、-10℃~-70℃が好ましくい。-10℃以上では、粘着剤の流動 性が悪く、IVHからの樹脂はみ出しを防止出来なくな る。また、-70℃以下では粘着剤の流動性が大きく、 IVH部に粘着剤が浸入し多層積層板の最外層の平滑性 が悪くなる。官能基含有モノマーとしては、アクリルア ミド、メチロールアクリルアミド、ヒドロキシアルキル メタクリレート、ピニルグリシジルエーテル等のアミノ 基、ヒドロキシ基、エポキシ基等のイソシアネートと反 応し、架橋する官能基を有するモノマーがある。官能基 含有モノマー量は、1重量%以上50重量%以下、好ま しくは3重量%以上20重量%以下である。1重量%未 満では、十分架橋せず、50重量%を越えると粘着剤に 適度な弾性がなくなり樹脂のはみ出しを防止することが 出来なくなる。

【0007】アクリル系共重合体の添加量は、水溶性樹脂99~50重量部に対し1~50重量部であり、好ましくは水溶性樹脂95~70重量部に対し5~30重量部である。1重量部以下では粘着剤の流動性が良く、IVH部に粘着剤が浸入し、多層積層板の最外層の平滑性が悪くなる。一方50重量部以上では粘着剤の水溶性が不十分になる。架橋剤として用いるイソシアネートは、-N=C=Oで表す官能基を持つ化合物であり3官能以上のイソシアネートである。トリス(4-フェニルイソシアネート)チオホスファイト、トリフェニルメタントリイソシアネート、トリレンジイソシアネート3量体、

トリメチルプロバン-1-メチル2-イソシアノ-4-カルバメート、ポリメチレンポリフェニルイソシアメチレンポリフェニルイソシアネート、ジフェニルエーテル-2・4・4・ートリイソシアネート、芳香族イソシアネート、芳香族イソシアネート、プレポリックマネート、プレポリックアネート、プレポリックアネート、プレポリックである。その添加量には、アクリルで対し、アクリルで対し、アクリルで対し、アクリルである。1・5倍未満では、イン・カーの対解性が悪化する。5倍未満では、大きの対解性が悪化する。5倍を越えるよみに対しないたの対解性が悪化する。5倍を越えるよみに対したが低いでは、1VHからの対解でが低いたの対解性が悪化する。5倍を対したが低いでは、1VHからの対解では対したが低いでは、1VHからの対解しても対象の流動性が低いる。本発明の粘着剤においる。本発明の粘着剤に対象が、契橋促進剤、着色剤、軟化剤等の通常粘着剤に配合される配合剤を添加しても構わない。

【0008】 IVHを通してはみ出してくるプリプレグや接着フィルムからの樹脂は、未反応の官能基を持ちまた樹脂の分子量も小さいので、粘着剤の官能基と反応したり粘着剤中に拡散したのち反応が進行するため、糊残りが発生し易い。この対策として架橋性を上げると粘着剤の弾性が不十分になるため封止性を確保できない。本発明は、粘着剤に水溶性を与えることで配線板の製造工程で必ず行われる洗浄工程で同時に除去できる。

[0009]

【実施例】以下、本発明を実施例に基づいて説明するが本発明は、これらの実施例により限定されるものではない。以下において部とあるのはすべて重量部を示す。

【0010】実施例1

水溶性樹脂としてパオゲンPP-15 (第一工業製薬株 式会社製) 80重量部、アクリル系共重合体(アクリル 酸プチル/アクリル酸エチル/アクリル酸-2-ヒドロ キシエチル=85部/10部/5部、重量平均分子量8 0万、ガラス転移温度(Tg)-47℃)20重量部及 びコロネートL (日本ポリウレタン工業株式会社製 3 官能イソシアネート)8重量部からなる粘着剤をトルエ ンに10重量%になるように溶解し、粘着剤溶液を調整 した。これをトヨフロンPFA25P(東レ株式会社製 フッ素系フィルム) に固形分で10μm厚みになるよ うに塗布し、100℃、5分間加熱乾燥し粘着フィルム を得た。次いで、ガラス布基材エポキシ樹脂両面銅張り 40 積層板を直径 0.2 mmのドリルで穴明けし、IVH用 スルーホールを形成し、スルーホールめっきを施した後 片面を回路形成し、他面(銅箔とめっき銅の付いた側) に、得られた粘着フィルムをロールラミネートした。ロ ールラミネートは、金属板に基板を乗せて行った。そし て、直径0.2mmのIVH用スルーホールをもちスル ーホールをめっきした後、両面を回路加工した基板の両 側に、厚み80μmのガラス布基材エポキシ樹脂プリプ レグを介し、更にその上にそれぞれ、粘着フィルムをラ ミネートした基板を粘着フィルムが最外層となるように 50 積層し、170℃で2時間加熱加圧して6層基板を得

た。得られた6層基板の粘着フィルムのIVHからの樹 脂のはみ出しを封止性として評価した。また、粘着フィ ルムを剥離したとき発生したIVH部での糊残りの除去 性と剝離性を評価して、その結果を表1に示した。

【0011】実施例2

アクリル酸共重合体として、アクリル酸プチル/アクリ ル-2-エチルヘキシル/メタアクリル酸-2-ヒドロ キシエチル=90部/8部/2部を(分子量100万、 Tg=-55℃)、イソシアネート架橋剤として多官能 脂肪族イソシアネート、スミジュールN(住友バイエル 10 は、実施例1と同様にして6層基板を作成し評価した。 ウレタシ株式会社 商品名) 15部(当量の3倍)を用 いた他は、実施例1と同様にして粘着フィルムを作成 し、6層基板を用いて評価した。その結果を表1に示

寸.

【0012】 実施例3

実施例1において水溶性樹脂をPVA-110 (株式会 社クラレ製ポリビニルアルコール)とし、支持体をアフ レックス25MW(旭硝子製フッ素系フィルム)とした 他は、実施例1と同様にして粘着フィルムを作成し、6 層基板を用いて評価した。その結果を表1に示す。

【0013】比較例

実施例1において粘着剤に水溶性樹脂を添加しない他 その結果を表1に示す。

[0014]

【表1】

粘着フィルム	実施例 1	実施例2	実施例3	比較例
封止性 * 1 糊残り除去性 * 2 剥離作業性 * 3	000	000	000	× 0 0

*1 Φ0.2mmのIVHを持つ6層配線板成形後、

IVH部の樹脂のはみ出しの有無。

() : 樹脂のはみ出し有り。

×:樹脂のはみ出し無し。

*2 Φ0.2mmのIVHを持つ6層配線板成形後、

〇: 糊残りが完全に除去された。 ×: 糊残りが完全に除去されない。

*3 6 層配線板成形後の粘着フィルム剥離時の粘着力。

剥離角度90°、剥離速度200mm/分

〇:粘着力が350gf/25mm幅以下。

×: 粘着力が350gf/25mm幅を越える。

[0015]

【発明の効果】IVH付多層配線板製造時に本発明の粘 着フィルムを用いることにより、通常の製造工程で必要 とするはみ出した樹脂の除去工程を無くすことができ る。また、それにより発生する基材の寸法変化や廃液処 理の問題等を解決することもできる。また、支持体とし てフッ素系樹脂からなるプラスチックフィルムを使用す ると、プレスの際必要とする剥離シートを兼用でき、エ 程短縮や低減の効果もある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のIVH付多層配線板の斜視断面図であ 40 る)

【図2】IVH部よりはみ出した樹脂を示すIVH付多 層板の要部断面図である。

【符号の説明】

1 IVH部

2 スルーホー

30 ルめっき

3 接着用樹脂(プリプレグ、接着フィルム)

4 回路加工した銅箔面

4 回路加工し

ていない銅箔面

5 基板

6 樹脂はみ出

し部

7 粘着フィルム

8 プラスチッ

クフィルム支持体

A 両面銅張り基板を加工した基板(1、2層目とな

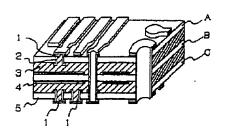
B 両面銅張り基板を加工した基板(3、4層目とな

る)

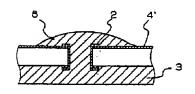
C 両面銅張り基板を加工した基板(5、6層目とな

る)

[図1]



【図2】



フロントページの続き

3/45

(51) Int.Cl. 6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

3/46

T